PAT-NO:

JP362065477A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 62065477 A

TITLE:

ORGANIC THIN FILM RECTIFYING DEVICE

PUBN-DATE:

March 24, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME MOTOMA, NOBUHIRO MIZUSHIMA, KOICHI AZUMA, MINORU

MIURA, AKIRA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP '

COUNTRY N/A

APPL-NO:

JP60205726.

APPL-DATE:

September 18, 1985

INT-CL (IPC): H01L029/91, H01L049/02

US-CL-CURRENT: 257/E51.048

ABSTRACT:

PURPOSE: To facilitate extremely high speed switching operation by a method wherein an organic thin film in a junction structure of metal/organic thin film/ metal is composed of a laminated structure of thin films containing donor type organic molecules and thin films containing acceptor type organic molecules to provide rectifying characteristics.

CONSTITUTION: 10 layers of LB films 2 made of tetrathiafulevalene (TTF) as a

donor type molecule are formed on an Al substrate 1 and 10 layers of LB films 3 made of tetracyanoquinodimethane (TCNQ) as an acceptor type molecule are formed on the films 2. An Al electrode 4 is formed on the films 3 by evaporation. When a bias is zero, the ionizing potential IPD of the LB film 2 containing donor type molecules is small and the electron affinity EA of the LB film 3 containing acceptor type molecules is large and difference between those two values is, for instance, less than about leV. When a forward bias is applied, electron transition from the electron conditions of the LB film 2 to the electron conditions of the LB film 3 is induced and a forward current is applied. When a reverse bias is applied, potential barrier between the electron conditions of the LB film 3 and the electron conditions of the LB film 2 is high so that no electron transition is induced and

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

hence no current is

applied.

@公開特許公報(A)

昭62-65477

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)3月24日

H 01 L 29/91 49/02 7638-5F 6466-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称 有機薄膜整流素子

釣特 顏 昭60-205726

20出 随 昭60(1985)9月18日

川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内 弘 信 灦 M **伊**莽 明者 川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内 公 <u>A</u> 水 明 者 ⑦発 川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内 実 者 東 伊発 明 川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内 眀 亷 伊発 明 者

⑪出 顋 人 株式会社東芝 川崎市幸区堀川町72番地

⑩代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明帽置

1、発明の名称

有限薄膜整度素子

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 金鼠/有風掃膜/金属の接合構造を有し、 有機御膜をドナー性有機分子を含む薄膜とアクセ プタ性有機分子を含む弾膜の機関構造としたこと を特徴とする有機御膜整旋素子。
- (2) ドナー性有限分子を含む薄膜とアクセプタ性有限分子を含む薄膜の固に絶縁性有限分子からなる薄膜を介在させた特許請求の範囲第 1 項記載の有機薄膜整塊素子。
- (3) 有機研設はラングミュア・プロジェット 法により形成される特許請求の範囲第1項記載の 有機研護策改業子。
- 3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は有機嫌蔑を用いた金属/有機嫌蔑/金属は造の整法素子に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

 界面の結晶性劣化のために再現性が悪く、また色的に極めて不安定なものとなり、耐久性に乏しい。 (発明の目的)

本発明は上記した点に組みなされたもので、有機分子の即談を用いて超高速のスイッチング動作を可能とした有機即設施策子を提供することを目的とする。

(発明の報要)

本発明は、金属/有機物膜/金属の接合構造を 用い、その有機障膜を、ドナー性有機分子即ちて オン化ポテンシャル(IP)が小さく他の分子に 電子を供給して自らはプラスのイオン状態になり 島い分子を含む薄膜と、アクセプタ性有機分子を 多電子観和力(E)が大きく他の分子から電子を 受取り自らはマイナスのイオン状態になり易い 子を含む薄膜の機関構造として、整施特性を実現 したものである。

有限分子の特徴として、分子設計と化学合成により、そのイオン化ポテンシャル(『P)と電子 観和力(E)の値を任意に制御できること、更に

遠い整流素子が得られる。しかも、無機半導体の 超格子構造を形成する場合に比べると、製製が容 易であり、接合界面の結晶性劣化という問題もな いため、熱的安定性に優れ、価格の点でも有利に なる。使って本発明の整度素子は、各種論理素子 や記憶素子等への応用が顕持される。

(発明の実施例)

以下本発明の実施例を説明する。

A & 基板上に、ドナー性分子としてテトラチアフルパレン(TTF)を用いたしB膜を10間形成し、更にその上にアクセプタ分子としてテトラシアノキノジメタン(TCNQ)を用いたしB膜を10層形成した。そしてこの上にA & 電極を競替法により形成した。

第1回はこのようにして形成された強度業子を示す。1がA8基板、2がドナー性分子を含む LB膜、3はアクセプタ性分子を含むLB膜、4 はA8電板である。

第2回はこの整度素子の動作を説明するための パンド因である。(8)は零パイアス時であり、 これらの値が広範囲にわたっていること、が挙げられる。これは、無機材料にはない有機材料に符 有のものである。しかも、LB法に代表される有機難談の形成技術の進歩により、多種多様の分子の単分子調や組御膜が均一かつ欠陥のない状態で形成できる。

せって本発明では好ましくは、有機解析としまりがは好きないは単分子数あるいは単分子数の有機物質中を動きませた超離膜を用いる。有機物質中を動きませて、数人一数10人といった超離膜を用いめませいが、数人一数10人といった超離膜を用いめらいより、十分高速度の電容がある。

また有機分子は閉殻構造をしているため、金属との界面に形成される界面単位の数は比較的少ない。

(発明の効果)

本発明によれば、十分に薄い2種の有機薄膜を金属の間に挟むという簡単な構成で、応答速度の

第3回はこの実施例の競技業子について 期定した電流 一電圧特性である。因示のように整没特性、即ちダイオード特性を示す。

■またこの実施例の整拠素子の周波散応答等性を 器定したところ、500G b まで応答することが 確認され、高速スイッチング動作が可能であることが明らかになった。

本実施例の整度素子での整備特性のメカニズ』

と高速応告特性の理由を少し詳しく説明すると、 以下の通りである。パイアス等の状態でドナー性 分子を含むLB膜2の電子状態を占有していた電 子は、パイアス電圧が、

【(lpp-EA)ーe² /a)/e [V]を超えると、アクセプタ性分子をもしB膜 3の電子状態へと選びする。lppが小さら、EA合いでは、その意が1eV程度の本実施は、その意とのです。とで、グラセンシャルである。アクシャルの音では、ボーク・サービの子を含むしB膜 3のイオンでは電子アルの差は大きく、そって逆バイアスでは電子でルの差は大きく、そって逆バイアスでは電子ではない。

一方、上述の電子選移は、選移に関連する各々の電子状態圏の選移行列要素Hifの大きさによって支配され、選移に要する時間はその選移行列要素Hifは、 素Hifの逆数に比例する。選移行列要素Hifは、 ドナー性分子、アクセプタ性分子の種類、その関

・ ノリニウムヨーダイド(NMQ)、アクリジン (Ad)、n-メチルフェナジニウム メチルス ルフェイト(NMP)、1.2-ジ(n-エチル -4-ピリジウム)エチル ヨーダイド((DE

またアクセプタ性分子としても上記実施例の TCNQの他に以下のようなものを用い得る。

PE) * * 1 * *) .

2-メチル-7.7.8.8-テトラシアノキノジメタン (MTCNQ)、2.5-ジメチルー7.7.8.8-テトラシアノキノジメタン (DMTCNQ)、2.5-ジエチル-7.7.8.8-テトラシアノキジメタン (DETCNQ)、2-メトキシ-7.7.8.8-テトラシアノキンコメタン (MOTCNQ)、2-メトキシー5-エトキシー7.7.8.8-テトラシアノキノジメタン (MOEOTCNQ)、2-メトキシヴェドロジオキサベンゾー7.7.8.8-テトラシアノキノジメタン (MOEOTCNQ)、2-メトキシヴェドロジオキサベンゾー7.7.8.8-アトラシアノキノジメタン (MOEOTCNQ)、2-メトキシヴェドロジオキサベンゾー7.7.8.8-アトラシアノキノジメタン (MODOTCNQ)、2-クロロー

の距離および位置関係によって決まるが、両分子を適当に選ぶことにより、1 m e V ~ 1 e V の範囲のものを設定することが可能である。従ってスイッチング時間が1 p sec ~ 10 - 3 p sec と極めて高速のスイッチング動作が可能となるのである。

本発明は上記した実施例に限られるものではない。例えばドナー性分子は上記実施例のTTFの他に、以下のようなものを用い得る。

7, 7.8.8-テトラシアノキノジメタン(C TCNQ)、2-プロモー7.7.8,8-デト ラシアノキノヴメタン(BTCNQ)、2.5-ジプロモー7.7.8.8-テトラシアノキノジ メタン (D B T C N Q) 、 2 . 5 - ジョードー 7 . 7, 8.8- + + 5 > 7 / + / 5 x y y (D | T CNQ), 2-000-5-xfn-7, 7, 8. 8-テトラシアノキノジメタン(CMTCNQ)、 2-プロモー5-メチルー7.7.8.8ーテト ラシアノキノジメタン(BMTCNQ)、2 - B ードー5-メチル-7.7.8.8-テトラシア ノキノ**ジメタン(IMTCNQ)、11、11、12**, 12-テトラシアノー2.6-ナフトキノジメタン (TNAP), 1, 1, 2, 3, 4, 4-4+ シアノフタジエン(HCB)、ナトリウム 13. 13. 14. 14ーテトラシアノジフェノキノジメタン (NaTCDQ) 、テトラシアノエチレン(TC NE)、o-ペンソキノン、p-ペンソキノン 2.6-ナフトキノン、ダフェノキノン、テ シアノジキノン(TCNDQ)、p-フル

ル、テトラクロロジフェノキノン。

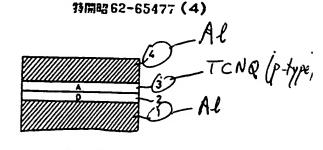
また上記実施例ではドナー性分子間とアクセプタ性分子間のみの最高構造により整定特性を得るようにしたが、これらの間に絶縁性の有限分子を用いた周辺機を介在させてもよい。

4. 國面の簡単な説明

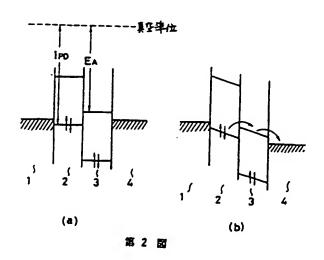
第1回は本発明の一実施例の有機強膜整度素子を示す因、第2回(a)(b)はその整度特性を設明するためのパンド図、第3回は同じく得られた整度特性を示す因である。

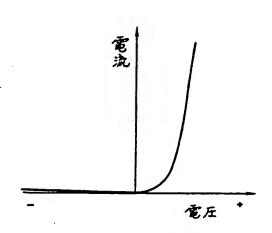
1 … A & 基板、 2 … ドナー性分子を含む L B 膜、 3 … アクセプタ性分子を含む L B 膜、 4 … A & 電板。

出票人代理人 弁理士 给红武莲



第1図





第 3 図